## REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND PRODUCTION THEREOF

Patent Number:

JP4308816

Publication date:

1992-10-30

Inventor(s):

MITSUI SEIICHI; others: 01

Applicant(s)::

SHARP CORP

Requested Patent:

☐ JP4308816

Application Number: JP19910073293 19910405

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1335; G02F1/1333

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To provide the process for producing the reflection type liquid crystal display device provided with a reflection plate having a good reflection characteristic of good reproducibility. CONSTITUTION:An org. insulating resin 15 added with fine particles is applied on one surface of a substrate 11. A reflection film 16 consisting of a thin metallic film is formed on this org. insulating resin 15 and further, an oriented film 27 is formed to obtain the reflection plate 17. An active matrix substrate 20 is disposed to face the reflection plate 17. Picture element electrodes 23, thin-film transistors 22 and the oriented film 24 are formed on the active matrix substrate 20. A liquid crystal layer 25 of a phase transition type guest-host mode is sealed between the active matrix substrate 20 and the reflection plate 17. Then, the reflection characteristic of the reflection is controlled by properly selecting the shapes and grain sizes of the fine particles.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平4-308816

(43)公開日 平成4年(1992)10月30日

(51) Int Cl. <sup>5</sup> G 0 2 F	1/1335 1/1333	識別紀号 5 2 0 5 0 0	庁内整理番号 7724-2K 8806-2K 7724-2K		FI			技	術表示簡所
						審查請求	未請求	請求項の数4	(全 6 頁)
(21)出願番号	特	廣平3-73293			(71)出顧人	0000050	49		
(22)出願日	平成3年(1991)4月5日						/株式会社 大阪市阿伯	生 各野区長池町224	番22号
					(72)発明者	三ツ井	精一		
								長池町22番22号	シヤーブ
					(70) Strip +	株式会社			
				i	(72)発明者				
				-		人政中的	引借對区员	是池町22番22号	シヤープ

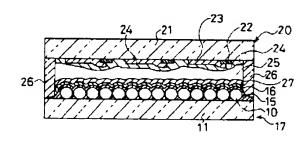
## (54) 【発明の名称】 反射型液晶表示装置及びその製造方法

#### (57) 【要約】

【目的】良好で再現性の良い反射特性を有する反射板を 備えた反射型液晶表示装置の製造方法を提供することで ある。

【構成】基板11の一方の面に、微粒子10を添加した 有機絶縁性樹脂15を塗布する。この有機絶縁性樹脂1 5上に金属薄膜からなる反射膜16を形成し、更に配向 膜27を形成して反射板17を得る。反射板17にはア クティブマトリクス基板20を対向させる。アクティブ マトリクス基板20上には絵素電極23、薄膜トランジ スタ22及び配向膜24を形成する。アクティブマトリ クス基板20と反射板17との間には、相転移型ゲスト ・ホストモードの液晶層25を封入する。

【効果】微粒子の形状、粒径を適宜選択することによ n、反射板の反射特性を制御することができる。



株式会社内 (74)代理人 并理上 山本 秀策 1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】透明電極が形成された絶縁性基板と、微粒 子を添加した有機絶縁性樹脂を塗布することにより形成 された多数の微細な凹凸上に反射膜を形成した反射板 と、該絶縁性基板と該反射板との間に封入された液晶層 と、を備えた反射型液晶表示装置。

【請求項2】透明電極が形成された絶縁性基板と、微粒 子を添加した有機絶縁性樹脂を塗布することにより形成 された多数の強細な凹凸上に、反射膜からなる絵楽電極 を形成したアクティブマトリクス基板と、該絶縁性基板 10 と該アクティブマトリクス基板との間に封入された液晶 層と、を備えた反射型液晶表示装置。

【請求項3】多数の微細な凹凸が形成された基板上に反 射膜を形成した反射板を有する反射型液晶表示装置の製 造方法であって、該反射板を構成する基板の一方の面 に、微粒子を添加した有機絶縁性樹脂を塗布・焼成し て、多数の微細な凹凸を形成する凹凸形成工程と、該凹 凸上に反射膜を形成する反射膜形成工程と、を包含する 反射型液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】多数の微細な凹凸が形成された基板上に反 20 射膜からなる絵楽電極を形成したアクティブマトリクス 基板を有する反射型液晶表示装置の製造方法であって、 該アクティブマトリクス基板を構成する基板の一方の面 に微粒子を添加した有機絶縁性樹脂を塗布・焼成し、多 数の微細な凹凸を形成する凹凸形成工程と、該凹凸上に 反射膜からなる絵素電極を形成する反射膜形成工程と、 を包含する反射型液晶表示装置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

ない反射型液晶表示装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ラップトップ パソコン、ポケットテレビ等への液晶表示装置の応用が 急速に進展している。特に、外部から入射した光を反射 させて表示を行う反射型表示装置は、バックライトが不 要であるため消費電力が少なく、薄型、軽量化が可能で ある点で注目されている。

【0003】従来から反射型液晶表示装置には、ツイス テッドネマティック方式(以下、TN方式と略称す) る。)並びに、スーパーツイステッドネマティック方式 (以下、STN方式と略称する。) が採用されている が、これら両方式では、直線偏光子により入射する自然 光の約1~2が必然的に表示に利用されないことにな り、表示が暗くなってしまう。このような問題点に対し て、自然光の全ての光線を有効に利用しようとする表示 モードが提案されている。このような表示モードの例と して、相転移型ゲスト・ホスト方式 (D. L. White and G. N. Taylor: J. Appl. Phys. 45 p. 47181974) が挙げられ

ネマティック相転移現象が利用されている。この方式 に、更にマイクロカラーフィルタを組み合わせた反射型 マルチカラーディスプレイ (Proceedings of the SID Vo 1.29 p.157 1988) も提案されている。

【0004】このような偏光板を必要としない表示モー ドで更に明るい表示を得るためには、あらゆる角度から の入射光に対して、表示画面に垂直な方向へ散乱する光 の強度を増加させる必要がある。そのためには、反射板 上の反射膜を、最適な反射特性を有するように、その形 成を制御して製造することが必要になる。上記の文献に は、ガラス製の基板の表面を研磨材で粗面化し、フッ化 水素酸でエッチングする時間を変えることにより表面の 凹凸を制御し、その凹凸上に銀Agの薄膜を形成した反 射板が開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記文 献に記載されている反射板には、ガラス基板に研磨剤に よって傷をつけることにより凹凸が形成されるので、均 一な形状の凹凸を形成することが不可能である。また。 該凹凸部の形状の再現性が悪いという問題点がある。そ のため、均一な形状の凹凸部を有し、良好な反射特性を 有する反射型液晶表示装置を再現性よく得ることができ tels.

【0006】本発明はこのような問題点を解決するもの であり、本発明の目的は、均一で再現性の良い反射特性 を有する反射板を備えた反射型液晶表示装置及びその製 造方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の反射型液晶表示 【産業上の利用分野】本発明は、パックライトを使用し 30 装置は、透明電極が形成された絶縁性基板と、微粒子を 添加した有機絶縁性樹脂を塗布することにより形成され た多数の微細な凹凸上に反射膜を形成した反射板と、該 絶縁性基板と該反射板との間に封入された液晶層と、を 備えており、そのことによって上記目的が達成される。

> 【0008】また、前記反射板の前記反射膜が形成され た面が、前記液晶層側に隣接している構成とすることも できる。

> 【0009】また、前記反射板の反射膜が、前記絶縁性 基板の前記透明電極に対向する対向電極としての機能を 兼ね備えている構成とすることもできる。

> 【0010】また、本発明の反射型液晶表示装置は、透 明電極が形成された絶縁性基板と、微粒子を添加した有 機絶縁性樹脂を塗布することにより形成された多数の微 細な凹凸上に、反射膜からなる絵楽電極を形成したアヤ ティブマトリクス基板と、該絶縁性基板と該アクティブ マトリクス基板との間に封入された液晶層とを備えてお り、そのことによって上記目的が達成される。

【0011】本発明の反射型液晶表示装置の製造方法 は、多数の微細な凹凸が形成された基板上に反射膜を呼 る。この表示モードでは、電界によるコレステリック・ 50 成した反射板を有する反射型液晶表示装置の製造方法で 3

あって、該反射板を構成する基板の一方の面に、微粒子 を添加した有機絶縁性樹脂を塗布・焼成して、多数の微 細な凹凸を形成する凹凸形成工程と、該凹凸上に反射膜 を形成する反射膜形成工程と、を包含しており、そのこ とによって上記目的が達成される。

【0012】また、本発明の反射型液晶表示装置の製造 方法は、多数の微細な凹凸が形成された基板上に反射膜 からなる絵素電極を形成したアクティブマトリクス基板 を有する反射型液晶表示装置の製造方法であって、該ア クティブマトリクス基板を構成する基板の一方の面に微 10 ビッチが0、 $1\sim1$ 、0  $\mu$  m、高さが0、 $1\sim0$ 、5  $\mu$ 粒子を添加した有機絶縁性樹脂を塗布・焼成し、多数の 微細な凹凸を形成する凹凸形成工程と、該凹凸上に反射 膜からなる絵素電極を形成する反射膜形成工程と、を包 含しており、そのことによって上記目的が達成される。

【0013】更に、凹凸のビッチ間隔を100m以下、 凹凸の高さを $10\mu$ m以下に設定することにより、反射 板の反射特性が良好に制御される。

[0014]

【作用】本発明の反射型液晶表示装置では、有機絶縁性 より、凹凸のピッチ及び高さを最適に設定することがで き、従って、反射板の反射特性を自由に制御することが できる。しかも、反射特性の再現性も良好である。

【0015】 上記反射板の反射膜、又はアクティブマト リラス基板上の反射膜からなる絵素電極を形成した面が 液晶層に隣接している構成とすれば、反射膜と液晶層と の距離を短縮することができ、表示装置の視差を小さく することができる。しかも、反射板上に反射膜を形成し た構成では、反射膜を絶縁性基板上の透明電極に対向す る対向電極として用いることができる。

[0 0 1 6]

【実施例】本発明の実施例について以下に説明する。

【0017】図1に本発明の反射型液晶表示装置の一実 施例に用いられる反射板17の断面図を示す。図2は反 射板17の製造工程を示す図である。本実施例を製造工 程に従って説明する。まず、図2に示すように、ガラス 基板11の一方の面に、微粒子10を添加した有機絶縁 性樹脂15を塗布する。本実施例では、ガラス基板11 として、厚さ1.1㎜のもの(商品名7059、コーニ ング社製)を用いた。微粒子10として、例えば、粒径 40 0. 5 μmのS 1 O<sub>2</sub> 粒子を挙げることができる。有機 絶縁性樹脂 1.5 として、例えば、OCD type 7 (東京応化社製) を挙げることができる。微粒子10の 添加量は例えば10%である。微粒子を添加した有機絶 **緑性樹脂は、好ましぐは500rp m~3000r.p.mで** スピンコートすることにより、基板11上に盤布され る。本実施例では、1000r.p.mで30秒間スピンコ ートし、更に、90℃3分、250℃60分の熱処理を行っ て硬化させた。なお、この膜厚は $1\mu m$ であった。以上

される.

【0018】次に、図1に示すように、凹凸14を有す る基板11に均一な厚さで反射膜16を形成した。反射 膜16の材質としては、A1、Ni、Cr、Ag等の金 属を用いることができるが、锈電体ミラーやコレステリ ック液晶を用いたノッチ型フィルターの絶縁性薄膜を用 いることもできる。反射膜16の厚さは、0.01~1. 0 μm程度が好適である。本実施例では、Agを真空義 着することにより反射膜16を形成した。以上により、 mの凹凸14を有する反射板17が得られる。

【0019】また、上述の実施例において、1ヵmの粒 径の微粒了を用いた反射板も作製した。この反射板は、 ビッチが0.5~2.0μm、高さが0.1~1.0μ m) の凹凸 1 4 を有することになる、

【0020】上述のようにして作製した反射板の、反射 特性の側定方法を図るに示す。図るに於いては、反射板 17を実際の液晶表示装置に使用している状態を想定し て、反射板17が液晶層に接触している状態を反射率側 樹脂に添加される微粒子の粒径を適切に設定することに 20 定モデル1により再現している。該反射率例定モデル1は、屈折率が約1.5のガラス製のダミー基板2を反射 板17に重ね合わせ、屈折率が約1.5で実際の液晶管 と屈折率が略等しい紫外線硬化接着剤3を使用して密着 状態に接着している。

> 【0021】このような反射率測定モデル1を用いた反 射率特性は、上記ダミー基板2の上方に固定されたフォ トマルチメータ4を用いて、該反射率測定モデル1へ入 射する人射光5の散乱光6を検出することによりなされ る。該入射光5は、反射率測定モデル1の法線に対して 30 入射角 # だけ傾斜した状態で入射している。フォトマル チメータ 4 は反射板17の反射膜16 上に該入射光5が 照射する点を通過する反射板17の法線方向に配置され ている。このような図3の状態で、入射光5の入射角9 を変えながら反射板17からの散乱光6を制定すること により、反射板17の反射特性が測定される。反射率計 測モデルーは実際の液晶表示装置と同様の反射特性を備 えていることが確認されている。

【0022】上述の粒径0.5 μmと1 μmの積粒子を 有する反射板を用いた反射率測定モデルの反射特性を図 4に示す。図4では、入射角 $\theta$ で入射した光の反射強度 を、原点Οから入射角θの方向への距離として表してい る。図4の実線31は粒径0.5μmの微粒子を用いた 場合(黒丸点)を、実線32は粒径1、0μmの微粒子 を用いた場合(白丸点)を表している。図4の破線31 は、標準白色板(酸化マグネシウム)について制定した 場合の特性を示している。

【0023】図4から分かるように、粒径0.5 μmの 微粒子:0を用いた反射板17の反射率(実線31) は、入射角とが小さい領域では法線方向で小さく、入射 により、基板11の表面に多数の微細な凹凸14が形成。50 角 $\theta$ の大きい領域では法線方向で大きい。これに対し

5

て、粒径1μmの微粒子10を用いた反射板17の反射 率(実練32)は、標準白色板の反射率(破線30)と ほぼ同様であることが分かる。

【0024】このように、添加する微粒子の粒径を選択 することにより、反射板の反射特性を再現性良く制御す ることが可能になる。また、添加する微粒子の濃度を変 えることによっても、反射板の反射特性を再現性良く制 御することが可能になる。このように反射特性の制御さ れた反射板17を使用して反射型液晶表示装置を構成し た場合には、反射光を所望の角度で有効に取り出すこと 10 ができる。

【0025】次に、粒径0.5μmの微粒子を用いた反 射板 1 7 を使用して製造された反射型液晶表示装置を図 5に示す。図5に於いては、反射板17にアクティブマ トリクス基板20を所定の間隔を隔でて対向させ、反射 板17とアクティブマトリクス基板20との周縁部を封 止層26で密封し、その内部に液晶層25が封入されて いる。該アクティブマトリクス基板20は、ガラス基板 等の絶縁性基板21に薄膜トランジスタ22(以下、

「TFT」と称する。)を形成し、該TFT22に絵素 20 が簡単になり、その製造も容易になる。 電極23が接続されている構成を有している。 更に、T FT22及び絵素電極23を覆うように基板21の全面 に配向膜24が形成されている。また、反射板17の反 射膜16を覆うように反射板17の全面に配向膜27が 被覆されている。従って、反射板17の反射膜16を形 成した面は、液晶層25に隣接している。また、反射膜 16は、対向するアクティブマトリクス基板20側の絵 素電極23に液晶層25を挟んで対向する対向電極とし ても機能している。

mの人きさのスペーサを混入した接着性シール剤を、反 射板17及びアクティブマトリクス基板20の周縁部に スウリーン印刷することによって形成されている。この 封止層26の内部には、真空脱気によって液晶層25が 封入されている。本実施例では液晶層25として、黒色 色素を混入したゲストーホスト液晶 (商品名21123 27、メルク社製)に、光学活性物質(商品名S811 メルク社製)を4.5%混入したものを用いた。

【0027】以上のような反射型液晶表示装置の電圧V 一反射率の特性を図6に示す。反射率は、上記した図3 の反射率測定モデル1の位置に図5の反射型液晶表示装 置を配置して測定した。図6の横軸の電圧Vは絵楽電極 23と反射膜16との間の印加電圧であり、縦軸の反射 率は入射角heta = 3.0  $^\circ$  で入射する光の反射率である。反 射率は標準白色板からの法線方向への拡散光に対する、 測定対象である反射型液晶表示装置の法線方向への拡散 光の強度の比率を求めることにより得られる。図6か ら、絵奏電極23と対向電極である反射膜16との間に 電圧を印加した場合、 $\theta=3.0$ °で入射する光に対する

きいことが分かる。また、本実施例の表示装置のコント ラスト比は5であった。このように、本実施例の表示装 置は、非常に明るい画面を有している。

【0028】尚、反射板17の凹凸14のピッチが10 0 μm以内、高さが10μm以内の凹凸14を有する反 射板であれば、上記と同様に液晶表示装置の反射特性を 制御できることが確認された。また、上記した図5の液 晶表示装置のように、反射板17の反射膜16が液晶層 25に面して配置されている場合には、反射板17の凹 凸14の高さを、液晶表示装置のセル厚より小さく設定 し、且つ凹凸14の傾斜部分の角度を液晶層25の配向 を乱さないように緩やかに設定するのが好ましい。

【0029】本実施例の液晶表示装置では、反射板17 の反射膜16を形成した面が液晶層25に隣接している ので、反射膜16と液晶層25との距離が短縮され、こ の距離短縮によって視差が減少して、良好な表示画像が 得られる。また、反射板17の反射膜16がアクティブ マトリクス基板20の絵素電桶23に対向する対向電極 としての機能をも兼ねているので、液晶表示装置の構造

【0030】図7に本発明の表示装置の他の実施例の断 面図を示す。本発明の表示装置はカラー表示装置であ り、ガラス基板41上に配線電極28が設けられ、更に 配線電極28上にTFT22が形成されている。更にそ の上から微粒子10が添加された有機絶縁性樹脂15が 徐布・焼成されている。微粒子10によって凹凸14が 形成されている。TFT22 Lの有機絶縁性樹脂15の 部分にはコンタクトホール29が形成され、このコンタ クトホール29を介してTFT22に、金属薄膜からな 【0.0.2.6】本実施例に於いては、封止圏2.6は、 $7\,\mu$  30 る絵素電極2.3が接続されている。従って、本実施例で はアクティブマトリクス表示を行う絵素電極23が反射 膜としても機能している。絵業電極23上には配向膜2 4が基板1上の全面に形成されている。以上がアクティ プマトリクス基板45の構成である。

【0031】基板41に対向してガラス基板42が設け られ、基板42上には赤(R)、緑(G)、青(B)の カラーフィルタ37が形成されている。カラーフィルタ 37上には透明導電膜からなる対向電極35が全面に形 成され、この対向電極35を覆って配向膜27が、基板 4.2 上の全面に形成されている。以上が対向基板4.6 の 構成である。アクティブマトリクス基板45と対向基板 46との周縁部を封止層26で密封し、その内部に相転 移型ゲスト・ホストモードの液晶層25が封入されてい る。この表示モードでは、絵業電極23に対応する部分 以外の部分では黒色色素によって光が吸収されるため、 カラーフィルタ37の周囲にブラックマスクを設ける必 要はない。本実施例でも、微粒子10によって均一で再 現性の良い反射特性を有する絵素電極23が得られる。

【0032】上記有機絶縁性樹脂15の材料は上記した 表示装置の法線方向への反射率は、約55%とかなり大。50 商品名〇CD  $\pm$  y p e 7 に限定されず、熱硬化性樹

脂、光硬化性樹脂等の各種の樹脂を使用することができ る。また、微粒子10として、S102以外にガラスフ アイパー、プラスティック、金属等の微粒子を用いるこ とができる。また、粒子形状も球形に限らず、例えば不 定形であってもよい。

【0033】更に、反射板17の基板11及びアクティ プマトリクス基板45の基板41としては透明なガラス 製の基板を採用したが、Si基板のような不透明基板で も同様な効果が発揮され、この場合には基板上に回路を 集積できるという利点がある。

【0034】上記した各実施例では表示モードとして相 転移型ゲスト・ホストモードを採用したが、これに限ら ず、例えば2層式ゲスト・ホストモードのような光吸収 モード、高分子分散型LCDのような光散乱型表示モー ド、強誘電性LCDで使用される複屈折表示モード等の 表示モードを採用することもできる。

[0035]

【発明の効果】 4発明の反射型液晶表示装置では、反射 膜の下方に微粒子を添加した有機絶縁性樹脂の膜が形成 されているので、均一で再現性の良い反射特性を有する 20 15 有機絶縁性樹脂 反射膜が得られている。また、本発明の反射型液晶表示 装置の製造方法によれば、反射膜の反射特性の制御が容 易となる。反射膜の反射特性が良好に制御されると、反 射板の反射特性が向上し、明るい画面を有する表示装置 が得られる。更に、本発明の反射型液晶表示装置の製造 方法では、有害なフッ化水素酸等の有害な薬品を用いる ことなく、安全にしかも低コストで、上記の表示装置を 得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例にかかる反射型液晶表示装置 を構成する反射板を示す断面図である。

【図2】図1の反射板の製造工程を示す工程図である。

【図3】反射板の反射特性を測定する状態を示す斜視図 である.

【図4】図3の反射特性の測定結果を示す図である。

【図 5】 図 1 の反射板を使用した本発明の反射型液晶表 示装置の断面図である。

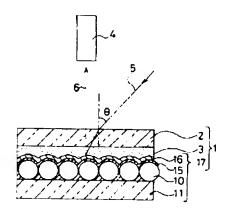
【図6】本発明の反射型液晶表示装置の印加電圧-反射 10 率特性を示す特性図である。

【図7】本発明の反射型液晶表示装置の他の実施例であ るカラー表示装置の断面図である。

【符号の説明】

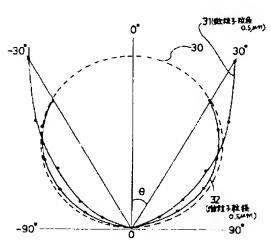
- 1 反射率計測モデル
- 2 ダミー基板
- 3 紫外線硬化接着剤
- 10 微粒子
- 11, 21, 41, 42 ガラス基板
- 1.4 凹凸
- 16 反射膜
- 17 反射板
- 20.45 アクティブマトリクス基板
- 22 薄膜トランジスタ
- 23 絵素電板
- 24, 27 配向膜
- 2.5 液晶層
- 37 カラーフィルタ

[[41] 【図2】 [聚5]

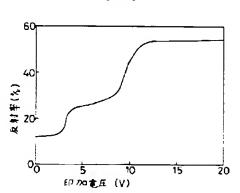


[図3]

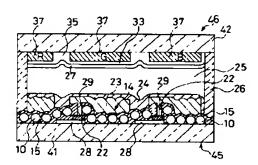




## 【図6】



# [図7]



Application/Control Number: 10/015755

Art Unit: 2871

### **DETAILED ACTION**

- 1. A light reflecting plate comprising
  - a substrate,
  - a single-layer powder coating provided on the substrate by laying powder
    particles in a state of a mono particle layer on the substrate to fix them, and
  - a thin metal film laminated on the single-layer powder coating.
- 2. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the powder particles are spherical fine particles having a particle diameter of 1 to  $20\mu m$ .
- 3. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the substrate is in the form of a plate or film.
- 4. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the substrate and/or the powder particles have light transmission property.
- 5. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the thin metal film is formed from any one metal selected from the group consisting of gold, silver, aluminum and nickel.

Application/Control Number: 10/015755

Art Unit: 2871

6. The light reflecting plate according to claim 1, wherein the powder particles are fixed by a binder layer provided on the substrate

3

- 7. A process for producing the light reflecting plate according to claim 1, which comprises
  - a step of providing a binder layer having tackiness on a substrate,
  - a step of laying powder particles in a state of a monoparticle layer on the binder layer having tackiness to fix them, and
  - a step of laminating a thin metal film on the single-layer powder coating formed in the late step.
- 8. The process according to claim 7, wherein the substrate provided with the binder layer having tackiness is brought into contact with the powder particles and a medium vibrated in a container, thereby laying the powder particles in a state of a monoparticle layer on the binder layer having tackiness to fix them.
- 9. A liquid crystal display device comprising
  - a liquid crystal cell with a liquid crystal layer held between a pair of transparent substrates opposed to each other and each having at least a display electrode on the internal side thereof, and
  - a light reflecting plate reflecting incident light, which is provided on the external side of one of the transparent substrates,

Application/Control Number: 10/015755

Art Unit: 2871

wherein the light reflecting plate comprises

a substrate,

a single-layer powder coating provided on the substrate by laying powder

particles in a state of a monoparticle layer on the substrate to fix them, and

a thin metal film laminated on the single-layer powder coating.

10. A liquid crystal display device comprising

• a liquid crystal cell with a liquid crystal layer held between a pair of transparent

substrates opposed to each other and each having at least a display electrode

on the internal side thereof, and

• a light reflecting layer reflecting incident light, which is provided on the side of

one display electrode within the liquid crystal cell,

wherein the light-reflecting layer comprises

a substrate,

• a single-layer powder coating formed on the substrate by laying powder particles

in a state of a monoparticle layer on the substrate to fix them, and

a thin metal film laminated on the single-layer powder coating.

4

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-308816

(43)公開日 平成4年(1992)10月30日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1335	5 2 0	7724 - 2K		
	1/1333		8806 - 2K		
		500	7724-2K		

		審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 ]
(21)出願番号	特顯平3-73293	(71)出顧人 000005049
(22)出願日	平成3年(1991)4月5日	シヤープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者 三ツ井 精一
		大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤー 株式会社内
		(72)発明者 木村 直史
		大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤー
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 山本 秀策
		}

### (54) 【発明の名称】 反射型液晶表示装置及びその製造方法

### (57)【要約】

【目的】良好で再現性の良い反射特性を有する反射板を 備えた反射型液晶表示装置の製造方法を提供することで

【構成】基板11の一方の面に、微粒子10を添加した 有機絶縁性樹脂15を塗布する。この有機絶縁性樹脂1 5上に金属薄膜からなる反射膜16を形成し、更に配向 膜27を形成して反射板17を得る。反射板17にはア フティブマトリクス基板20を対向させる。アクティブ マトリクス基板20上には絵素電極23、薄膜トランジ スタ22及び配向膜24を形成する。アクティブマトリ クス基板20と反射板17との間には、相転移型ゲスト ・ホストモードの液晶層25を封入する。

【効果】微粒子の形状、粒径を適宜選択することによ り、反射板の反射特性を制御することができる。

